

平成 25 年 2 月 19 日

お客様各位

東京都千代田区神田鍛冶町 3-3
大木製薬株式会社



信頼性保証本部

拝啓

平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

今般報道がありました、次亜塩素酸ナトリウムによる塩素ガスにて除菌する製品に関しまして

下記の通りご報告致します。

敬具

記

報道にあります製品は、次亜塩素酸ナトリウムと酸による反応で塩素ガスを発生させるという製品ですが、弊社製品のウイルオフ バリア、ウイルオフ ポケット、ウイルオフ スタンド及びウイルオフ除菌消臭スプレーにつきましては、二酸化塩素での除菌です。報道にあります製品とは成分が異なりますので弊社製品につきましては、安心して、販売及びご使用頂きますようお願い申し上げます。

以上